第2章

高分子溶液

2.1 高分子溶液の特徴

溶液中の高分子は,内部自由度がもっとも解放された状態にあるので,折れまがり,も つれあいながら,切れないでブラウン運動をするという,活動的な特性が現れる.高分子 のこのような分子的な特性が,集合体である溶液の性質にどのように反映するか見るのが 本章の目的である.

高分子の分子量や形態についての知識を得るには,集合体から分子を1本ずつ分離し て,独立な鎖として観察しなければならない.高分子は気体にはなれないので,溶媒中に 溶かして分離する.このように,分子鎖の分子量やまがり易さ,広がり方などを測定する 特性解析をおこなうために,希薄溶液の性質を知ることは重要である.実際,高分子の概 念の確立のために,希薄溶液は歴史的な役割を果してきた*1.一方,濃厚溶液は,高分子 を材料として成形・加工するプロセスで重要な意味をもつ.この章では,低分子溶液と比 較しながら,高分子溶液の特徴をおおまかにとらえてみよう.

本書では溶液の濃度をあらわすのに,つぎの記号を用いる:

- ・重量濃度 c[g/cm³] ≡ 単位体積あたりの溶質の質量
- ・(モル)数濃度 ν[/cm³] = 単位体積あたりの溶質の(モル)分子数
- モル分率 $x \equiv 溶質のモル数 / (溶質のモル数 + 溶媒のモル数)$
- 体積分率 $\phi \equiv 溶質の体積 / (溶質の体積 + 溶媒の体積)$

[例3.1] 高分子のモノマーの体積を a^3 ,溶媒分子の体積を同じく a^3 とする.溶液の全体積 Vの中に,溶媒分子が N_0 個,重合度が nの高分子が N_1 個あるとすると

$$\nu = \frac{N_1}{V}, \quad c = \frac{mnN_1}{V}, \quad x = \frac{N_1}{N_0 + N_1}, \quad \phi = \frac{nN_1}{N_0 + nN_1}$$

である.ここで, $V=(N_0+nN_1)a^3$,mはモノマーの質量である.

^{*1} Staudinger の高分子説は,希薄溶液の粘性の研究により確立された.

高分子溶液の特徴は,一言でいえば,

ということである.以下にこの事実を調べてみよう.

2.1.1 蒸気圧,浸透圧

蒸気圧の降下

蒸気と平衡状態にある純溶媒液体では,液体分子の化学ポテンシャル μ_0 °は,気体分子の化学ポテンシャル

$$\mu_0^{\circ G} = \mu_0^*(T) + RT \ln p_0^{\circ}$$

に等しいはずである.ここで,下付きの数字は,成分を区別するためのもので,本書では, 0 は溶媒,1,2,... は溶質をあらわすことにする.肩付きの。は,純粋物質であることをし めす記号である.溶媒蒸気は理想気体とみなした. p_0 °は蒸気の圧力, μ_0^* は温度*T*だけ の関数で,その具体的な形は必要がないのでここでは記さない.*R*は気体定数である.



図 2.1 高分子溶液の蒸気圧降下.ゴム/ベンゼン溶液の溶媒活動度を高分子のモル 分率に対してプロットしたもの.

さて,この純溶媒に高分子を溶かすと,溶媒の蒸気圧は p_0 に下がる(蒸気圧降下).したがって,純粋溶媒を基準にしたときの,化学ポテンシャルの変化 $\Delta \mu_0 \equiv \mu_0 - \mu_0^\circ$ は

$$\Delta \mu_0 = RT \ln \frac{p_0}{{p_0}^{\circ}} \tag{2.1}$$

であることがわかる.右辺の蒸気圧の比

$$p_0/p_0^{\circ} \equiv a_0 \tag{2.2}$$

は,溶媒分子の活動度とよばれる.実測される活動度を,高分子のモル分率にたいしてプロットすると,分子量の増大とともに理想溶液で成立する Raoult (ラウール)の法則か

らはずれていくことがわかる(図2.1).同じモル濃度でも,高分子の場合には蒸気圧の下がり方が急なのである.とくに,大分子量の分子では,蒸気圧の降下が著しい.このように,高分子は溶媒の蒸発をおさえる働きをもつのである.

浸透圧



半透膜

図 2.2 高分子溶液の浸透圧の概念図

溶媒分子だけを通し,溶質分子は通さないような膜—これを,半透膜という—でしきられた,溶液と純溶媒のあいだの平衡状態では,溶液の圧力が溶媒の圧力よりも大きい(図2.2).この圧力差 π を浸透圧という.浸透圧は,溶液中の高分子の分子運動による効果と考えられる.溶媒分子は自由に往来できるので,左右の部分で溶媒の化学ポテンシャルがつりあっている状態を表す条件 $\mu_0^{\circ}(T,p) = \mu_0(T,p+\pi)$ が成立しているはずである.ここに,p は大気圧である.この式を π についてべき展開して 1 次までとり,関係 $(\partial \mu_0 / \partial p)_T = V_0$ をもちいると

$$\pi = -\frac{\Delta\mu_0}{V_0} \tag{2.3}$$

であることがわかる.ここで, $\Delta \mu_0 \equiv \mu_0(T,p) - \mu_0^\circ(T,p)$ は, 純溶媒を基準にして測ったときの溶媒の化学ポテンシャルである.また, V_0 は溶液中での溶媒のモル分子体積で, これはほぼ純溶媒のモル分子体積に等しいと考えてよい.溶液論では,浸透圧を重量濃度でべき展開して

$$\pi = RT(\frac{c}{M} + A_2c^2 + A_3c^3 + \cdots)$$
(2.4)

のようにしるす.第1項の *c*/*M* は高分子のモル濃度であるから,この項だけが存在する ときには,"浸透圧は溶質のモル濃度に比例する"という理想溶液にたいする van't Hoff (ファント・ホフ)の法則を表している.van't Hoff の法則は,高分子1モルを含む溶液 の体積 *V* をもちいて

$$\pi V = RT \tag{2.5}$$

という形に書きなおすと,理想気体に関する状態方程式で圧力が浸透圧に置きかわったものに対応していることがわかる.



図 2.3 ポリスチレン/シクロヘキサン溶液の浸透圧 .ポリスチレンの分 子量は 203,000 . 直線のそばの数字は温度 [°C] を表す .(W.R.Krigbaum: J.Am.Chem.Soc. **76** (1954) 3758 より転載 .)

第2項以下はこれに対する補正である.高分子では分子量 M が大きいので,単位体積中の鎖の数 c/M が小さくなり,補正項の効果が重要である.各項の係数 $A_m(T)$ を第m ビリアル係数という.とくに,希薄溶液では,2つの分子鎖間の相互作用の効果をあらわす第2ビリアル係数が,重要な意味をもつ.図2.3には,典型的な例であるポリスチレンのシクロヘキサン溶液の浸透圧 π を濃度 c で割った量を,濃度の関数としてプロットしてある.希薄溶液の極限 $c \rightarrow 0$ に外挿して,縦軸との交点をもとめると RT/M がわかるので,分子量 M が推測できる.また,低濃度領域で直線で近似したときの傾きが A_2 である.図から A_2 は 40°C と 30°C の間で,符号が正から負にかわることがわかる.このように,

$$A_2(T) = 0 (2.6)$$

をみたす温度を,溶液のテータ温度といい, $T = \Theta$ としるす^{*2}.これは,高分子と溶媒の組合せにより決まる温度で,同じ高分子でも異なる溶媒中では,異なる値をとる.ポリスチレン/シクロヘキサン系では,正確には 34.5° Cである.表2.1に主な高分子溶液のテータ温度をしめす.

高分子を,その慣性半径 R と等しい半径をもつ剛体球とみなして,第2 ビリアル係数 の大きさをみつもってみよう.図 2.4 にしめすように,剛体球の第2 ビリアル係数は,他 の球が存在するために,注目する球が入ることのできない領域,すなわち排除体積にほか

^{*2} 本書では,分子鎖内部の相互作用だけで定義された前章の θ とは,概念上区別している. Θ は,分子内の みならず,2つの異なる分子間の相互作用も考慮した結果きまる温度である.セグメント間の相互作用が すべて同一の排除体積パラメータv(2.28)で表せる場合には,両者は一致する.しかし,第3ビリアル係 数の摂動計算では,単純な置換(2.36)をおこなうと, Θ 温度では $A_3 > 0$ という実験結果を説明できな い.この場合,2体のクラスター積分に対応するパラメータvの他に,3体のクラスター積分を導入する 必要がある.

高分子	溶媒	テータ温度 [°C]
ポリエチレン	ジフェニルエーテル	161.4
ポリスチレン	デカリン	31
	シクロヘキサン	34.5
ポリプロピレン	シクロヘキサノン	92
	イソアミルアセテート	34
ポリ塩化ビニル	ベンジルアルコール	155.4
ポリメチル・メタクリレート	2-ヘプタノン	11
	アセトニトリル	30
	2-オクタノン	52
ポリジメチルシロキサン	メチル・エチル・ケトン	20
	クロルベンゼン	68

表 2.1 高分子溶液のテータ温度

ならない.排除体積は,半径が剛体球の直径に等しい球の体積になるので

$$A_2 = \frac{4\pi}{3} (2R)^3 \frac{1}{M^2} \tag{2.7}$$

で与えられている.ここで, M^2 で割ってあるのは,式(2.4)が,重量濃度で展開されているので,それを鎖の本数になおしたためである.高分子を,慣性半径に等しい半径をもつ剛体球とみなすと,前章で調べたように,良溶媒中では $R \sim M^{\nu}$ である.したがって $A_2 \sim M^{3\nu-2}$ となり,Floryの指数 $\nu = 3/5$ を代入すると, $A_2 \sim M^{-0.2}$ のようなべき乗則で分子量に依存することがわかる.実際の観測では,このべき指数は $0.1 \sim 0.5$ くらいで,0.2が得られる場合が多い.









図 2.5 剪断流と粘性率.高分子は回転しながら下流に流れて行く.

液体の粘性率は、つぎのように定義される.液体をy軸に垂直な平行2平面のあいだに 保ち、上面に単位体積あたりの大きさ σ_{xy} の力をx軸方向にかける.これをせん断応力 という.前の添え字xは力の方向を、後のyは平面がこの軸に垂直であることをしめして いる.液体はx軸方向に流れるが、下面は静止しているので、十分時間が経過して定常状 態に達したときには、流速 v_x はy座標に依存して、一様な速度勾配 $\dot{\gamma} \equiv \partial v_x/\partial y$ をもつ (図 2.5).粘性率 η はせん断応力と、速度勾配の比

$$\eta(\dot{\gamma}) = \frac{\sigma_{xy}}{\dot{\gamma}} \tag{2.8}$$

で定義される.高分子物質では,一般に η はせん断速度勾配 $\dot{\gamma}$ に依存するので,単に粘性率という場合には,無限小の勾配 $\dot{\gamma} \rightarrow 0$ での値をさす.とくに,せん断速度勾配 $\dot{\gamma}$ に対する依存性を問題にするときには,非線型定常粘性率という用語を用いる.粘性率の cgs単位は g/s·cm で poise (ポアズ)とよばれる.対応する MKS 単位は kg/s·m = Pa (パスカル)·s である.粘性率は,液体中でのエネルギーの散逸量と結びついている.平面板の間隔を dとし,底面積 Sの液体部分に注目する.この部分の上面は,単位時間に x-方向に $\dot{\gamma}d$ だけ移動するので,応力は液体に対して ($\dot{\gamma}d$)($\sigma_{xy}S$)だけの仕事をすることになる.この仕事は,液体中で分子がすれあって生じるまさつ熱として散逸する.応力は定義から $\sigma_{xy} = \eta\dot{\gamma}$ で与えられるので,結局,応力のする仕事量は ($\dot{\gamma}d$)($\sigma_{xy}S$) = ($\eta\dot{\gamma}^2$)(Sd)となり,単位時間に単位体積中で発生する熱量が $\eta\dot{\gamma}^2$ であることがわかる.さて,溶液の粘性率は,溶質の濃度の関数でもある.とくに,溶液中の溶質が粘性へおよぼす効果を考えるときには,溶媒の粘性率を基準にした増分

$$\eta_{sp} \equiv \frac{\eta - \eta_0}{\eta_0} \tag{2.9}$$

を調べるのがよい.ここで, η は溶液の粘性率, η_0 は純粋溶媒の粘性率である.これを, 比粘性率という.比粘性率は,希薄領域では溶液濃度に比例するので,質量濃度 c で割っ た値 $\eta_{red} \equiv \eta_{sp}/c$ も,よく実験の解析に用いられる.これを,還元粘性率という.還元粘 性率を濃度でべき展開すると,

$$\frac{\eta_{sp}}{c} = [\eta] + k_2 c + k_3 c^2 + \cdots$$
(2.10)

のような形に書ける.第1項の $[\eta]$ を固有粘性率(あるいは極限粘度数)という.固有粘 性率は濃度の逆数の次元をもち,濃度を [g/l]であらわすと,高分子では1のオーダーの 数になる.第2項の係数 k_2 は,2つの高分子が溶媒の運動を通じて相互に影響しあう効 果—これを流体力学的相互作用という—の強さをあらわしている.流体力学的相互作用 の強さを表すには,係数 k_2 を無次元化した数

$$k_H \equiv k_2 / [\eta]^2 \tag{2.11}$$

を用いると便利である.この数は $\operatorname{Huggins}$ 定数とよばれ,高分子溶液では通常 $0.3\sim 0.7$ くらいの値をとる.



図 2.6 剪断応力が単位時間に液体の流動のためにする仕事.

高分子1個についての形態や分子運動を調べるには,固有粘性率をみればよいが,その 分子量依存性については,経験的にべき乗則

$$[\eta] = KM^a \tag{2.12}$$

が成立することが知られている.ここで,Kは高分子と溶媒のくみあわせ,温度に依存する定数で Flory-Fox の定数とよばれる.指数aは,実測では $0.5 \sim 0.8$ くらいの数である.このべき乗則を,Mark-Houwinkの関係式という.表2.2に数値例をあげてある.

高分子のランダム・コイル状態と,剛体球をくらべることにより,関係 (2.12)を導こう.まず,質量 m,体積 v の剛体球が溶媒に分散したサスペンジョンについては,つぎの 展開が知られている:

$$\eta_{sp} = \frac{5}{2}\phi + \kappa_2\phi^2 + \cdots$$
 (2.13)

高分子	溶媒	温度 [°C]	$K\times 10^3 [\rm{ml/g}]$	a
ポリスチレン	シクロヘキサン	34.5	84.6	0.50
	ブタノン	25	39	0.58
(シス)ポリブタジエン	ベンゼン	30	33.7	0.72
ポリエチルアクリレート	アセトン	25	51	0.59
ポリメチルメタクリレート	アセトン	20	5.5	0.73
ポリビニルアセテート	ベンゼン	30	22	0.65
ポリテトラハイドロフラン	トルエン	28	25.1	0.78

表 2.2 固有粘性率と分子量との関係

ここで, ϕ は溶質である球の体積分率である.係数 5/2 は Einstein がもとめた(1906). 係数 κ_2 については厳密な計算は困難であるが,近似法により 7.6 位であることが導かれ ている. $\phi = vc/m$ の関係に注意して,この展開と式(3.11)を比べると, $[\eta] = 5v/2m$ と なり,固有粘性率は球の密度 m/v(これは一定値をもつ)だけに依存して,その質量(分 子量)にはよらないことがわかる.すなわち,a = 0である.



図 2.7 溶媒流が浸透できない領域を表す流体力学的に等価な球.

溶液中の高分子も,半径 R_Hの球とみなしてみよう.これは,溶媒の流れがその内部まで浸入しないような部分の輪郭を表すもので,半径 R_H はセグメント分布の慣性半径に比例すると考えられる(図 2.7).そこで,

$$R_H/R_G \equiv \lambda \tag{2.14}$$

とおこう. λ は溶媒流の貫入度を表わす定数である.このように,高分子を流体力学的に 等価な球でおきかえたモデルを等価球モデルという.一様な剛体球では $\lambda = ()^{1/2} = 0.68$,ランダムコイルでは $\lambda \simeq 1.50$ の値を取ることが知られている.剛体球に対するア インシュタインの結果を使うと

$$[\eta] = 2.5 \frac{v_H}{m} = \Phi \frac{\langle s^2 \rangle^{3/2}}{M}$$
(2.15)

となることがわかる.ここで, $m = M/N_A, v_H = 4\pi R_H^3/3$ の関係があるので, $\Phi = 2.5 \times 4\pi \lambda^3 N_A$ である.この定数は,実測によると $\Phi = (2.1 \pm 0.2) \times 10^{23} / \text{mol·g}$ となり物質によらないユニバーサルな値をとると考えられている.式 (3.15)を変形して

$$[\eta] = \{\Phi(\frac{\langle s^2 \rangle_0}{M})^{3/2}\}M^{3\nu-1}$$
(2.16)

と書くと, Flory-Fox の定数は $K = \Phi(\langle s^2 \rangle_0 / M)^{3/2}$,指数 a は $a = 3\nu - 1$ で与えら れることがわかる.添え字の0は,ガウス鎖についての平均を表していることに注意.ガウス鎖では $\langle s^2 \rangle_0$ は M に比例するので,K は分子量によらない定数である.テータ 温度では,高分子はガウス鎖とみなせるので, $\nu = 0.5$ したがって a = 0.5である.また,高温領域では, $\nu = 3/5$ なので,a = 0.8である.このようにして,表 2.2の測定結果の 概略が説明される.

2.1.3 拡散

溶液中で濃度が場所により異なるとき,溶質分子は濃度の高いところから低い方にむかい,拡散していく.これは溶質分子のプラウン運動によるものである.溶液中で,任意の微小面積 dS を単位時間に通過する溶質の量は,この面の法線ベクトルを n とすると, $\mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS$ で与えられる.Jは,拡散によるこの場所での流束ベクトルである.たとえば,x軸に垂直な単位平面を,単位時間に通過する溶質の質量は, J_x である.拡散は濃度勾配 ∇c によりおこるので,流束ベクトルは比例関係

$$\mathbf{J} = -D\nabla c \tag{2.17}$$

で与えられる.この関係を Fick の法則という.マイナス記号は,拡散が濃度 cの減少す る方向におこることをしめす.比例定数 D は拡散定数とよばれ,与えられた溶媒中では 溶質に特有のものである.Fick の法則を導くため,溶液中に座標 x のところに x-軸に垂 直な仮想的平面を考え,この平面の微小面積 dS の部分を正負の方向に行き来する溶質分 子の数を数える(図 4.1 (a)).溶質分子はランダムな熱運動(プラウン運動)をしてい る.これをあらわすのに,簡単のために,分子は微小な時間 τ ごとに微小な距離 a だけあ らゆる方向に等しい確率で変位するものと仮定しよう.3次元空間では3つの座標軸があ り,それぞれについて \pm の方向があるので,ごく大ざっぱにみつもると,全分子のうち の 1/6 tach x-軸の正方向に変位すると考えてよい.そうすると,時間 τ の間に仮想面を正 の方向に横切る分子の数は面素 dS の左側の筒状の体積 adS の中にいる分子の 1/6 であ る.この体積中の分子の数密度を,x - a/2 での密度 n(x - a/2, t)の値で代表させると,

$$\frac{1}{6}n(x-a/2,t)adS$$

の分子が,正方向に通過する.負方向も同様に考え,両者の差をとり面積で割ると

$$j_x = \frac{1}{6} \{ (n(x - a/2, t) - n(x + a/2, t)) \} a \times \frac{1}{\tau} \simeq -(\frac{a^2}{6\tau}) \frac{\partial n}{\partial x}$$
(2.18)

が,単位時間,単位面積あたりに,x-軸正方向に流れる粒子の総数であることがわかる. この式の両辺に分子の質量をかけた $J_x\equiv mj_x$ に対する式が Fick の法則である.した がって,拡散定数は

$$D = \frac{a^2}{6\tau} \tag{2.19}$$

で与えられることがわかる.つまり,分子の熱運動による変位の基本ステップ長 a の 2 乗 を,変位にかかる時間 τ で割ったものである.数字の6は,空間次元数 ×2 という意味で ある.このように,ひとつの分子に注目して,その運動を追跡して得られる拡散定数は, とくに自己拡散定数とよばれる.これに対して,Fickの法則に現われる拡散定数は,分子 全体の濃度について定義されているので濃度拡散定数とよばれる.濃厚な溶液で溶質分子 間の相互作用の強い場合には,分子が独立に熱運動をしていると仮定した上記の導出は正 しくなくなり,一般に2つの拡散定数は一致しない.



図 2.8 分子の拡散.(a)仮想平面を行き来する分子数を数える.(b)拡散方程式を 導くために微小距離 *dx* だけ離れた2つの仮想平面間の領域に出入りする分子数を 数える.

今度は座標が $x \ge x + dx$ の間にある領域に出入りする分子の数を数えてみよう (図 4.1 (b)).単位時間に単位面積あたり左から $J_x(x,t)$ の質量が流入し,右の面から $J_x(x + dx,t)$ だけの質量が流出するから,両平面の間の領域の溶質質量の変化は

$$\frac{\partial}{\partial t}(cdx) = J_x(x,t) - J_x(x+dx,t) \simeq -\frac{\partial J_x}{\partial x}dx$$

となる. Fick の法則を代入し, 整理すると, 濃度は

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \tag{2.20}$$

のような形の方程式にしたがうことがわかる.この方程式を拡散方程式という.

ブラウン運動をしている分子の変位を,長時間 t にわたって観測すると,その軌道は基本ステップ長 a,ステップ数 $n = t/\tau$ の,高分子のランダムフライトモデルのようにみえるだろう(図 2.1 を参照).変位 R は末端間距離に対応するので,式(2.20)から

$$\langle R^2 \rangle = na^2 = \frac{ta^2}{\tau} = 6Dt$$
 (2.21)

の関係があることがわかる .(x-成分だけ考えると , $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ である .)

拡散定数は,溶質分子が移動するときにおこる溶媒との摩擦にも関係している.溶媒に対する摩擦係数を ζ とすると,Einsteinは

$$D = \frac{k_B T}{\zeta} \tag{2.22}$$

の関係があることをしめした.k_Bはボルツマン定数である.

半径 a の剛体球粒子が溶媒中を運動する場合には,並進運動の摩擦係数は

$$\zeta = 6\pi a\eta_0 \tag{2.23}$$

で与えられる. η_0 は溶媒の粘性率である.この法則を Stokes の抵抗則という.これにより,拡散定数の実測から粒子半径を求めることができる.高分子の場合も,半径 R_H の等価球でおきかえて考えると $\zeta = 6\pi\eta_0 R_H$ となり, $\zeta \propto M^{\nu}$ のような分子量依存性が現れることがわかる.このように,高分子の拡散定数は分子量に依存するが,絶対値としては $10^{-7} \sim 10^{-6} {\rm cm}^2/{\rm s}$ くらいの大きさをもつ.表 2.3 に例をあげておこう.

表 2.3 拡散定数の例

溶質	分子量	溶媒	$D \ [10^{-7} \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}]$
塩化ナトリウム	58	水	80.0
ポリスチレン	10600	ベンゼン	11.7
同	67000		4.1
同	606000		1.5

このように,ひとつの分子に注目して,その運動を追跡して得られる拡散係数は,ラベ ル(マーク)を付けた分子を追跡するという意味で,とくにマーカー拡散係数(marker diffusion coefficient)とよばれ,記号 *D** で表されることがある.これに対して,フィッ クの法則に現われる拡散係数は,分子全体の濃度について定義されているので濃度拡散係 数(concentration diffusion coefficient)とよばれる.濃厚な溶液で溶質分子間の相互作 用の強い場合には,分子が独立に熱運動をしていると仮定した上記の導出は正しくなくな り,一般に2つの拡散係数は一致しない.

濃度拡散係数に関しては以下のような考察が有効である.ある溶質分子に注目すると, この分子の平均移動速度 u は移動の原因となる熱力学的な駆動力 - ▽ µ と,媒質が移動を 妨げようとする抵抗力 ζ u とのバランス条件 ζ u = $-\nabla \mu$ で決まる.ここで μ (r, t) は分子 の化学ポテンシャル, ζ は摩擦係数である.流束は J = cū で与えられるので,

$$\mathbf{J} = -(c/\zeta)\nabla\mu = -(c/\zeta)(\partial\mu/\partial c)_T\nabla c \qquad (2.24)$$

となり,濃度拡散係数は $D = (c/\zeta)(\partial \mu/\partial c)_T$ で与えられる.マーカー拡散係数は定義から常に正の数であるが,濃度拡散係数は熱力学的に不安定な条件 $(\partial \mu/\partial c)_T < 0$ を満たす場合には負の数となり,濃度の低い領域から高い領域に溶質が移動することがわかる.均一相からの急冷により溶液を不安定領域におくと負の拡散が起こり,自発的に相分離する過程が観測できる(スピノダル分解法(spinodal decomposition method)).ところで,溶質の化学ポテンシャルは一般に活量係数 γ を用いて $\mu(c,T) = \mu_0(T) + k_BT \ln(\gamma c)$ と書けるので($\mu_0(T)$ は温度のみの関数, k_B はボルツマン定数),濃度拡散係数は

$$D = \frac{k_B T}{\zeta} \left\{ 1 + \left(\frac{\partial \ln \gamma}{\partial \ln c}\right)_T \right\}$$
(2.25)

となる.溶質間の相互作用が無視できる場合には $\gamma = 1$ なので

$$D = k_B T / \zeta \tag{2.26}$$

となり,これはマーカー拡散係数 D^* に等しい.拡散係数と摩擦係数を結ぶこの関係式は アインシュタインの関係式 (Einstein's relation) とよばれる.半径 R の剛体球粒子が溶 媒中を運動する場合には,並進運動の摩擦係数は $\zeta = 6\pi\eta_0 R$ で与えられる. η_0 は溶媒の 粘性率である.この法則をストークスの抵抗則 (Stokes's law of resistance) という.ア インシュタインの関係式とストークスの法則を組み合わせることにより,拡散係数の実測 値と $R = k_B T/6\pi\eta_0 D$ の式から粒子半径求めることができる.

高分子の場合も,糸まり状のランダムコイルを半径 R_H の等価球でおきかえて考えると $\zeta = 6\pi\eta_0 R_H$ となり,拡散係数の測定により流体力学的にみて等価な球の半径(流体力学 的半径(hydrodynamic radius)という) R_H が推定できる.ランダムコイルの慣性半径を R_G とすると, R_H は R_G に比例し拡散係数が高分子の分子量 M の巾乗則 $D \simeq M^{-\nu}$ (指 数 ν は高分子の広がりを表す指数)に従うことが予測できる.2 つの半径の比 R_H/R_G は溶媒流が侵入できないランダムコイルの中心付近の領域の大きさの目安となり,剛体球 では 1.58, ランダムコイルでは 0.7 程度になる.

2.1.4 沈降

溶質に,重力や遠心力のような外力を作用させると,やがて外力と粘性抵抗力がつ りあい,分子は一定の終端速度で移動するようになる.この運動を溶質の沈降という. Svedberg(ズベドベリ)は試料をいれたセルを高速で固定軸のまわりに回転させることに より,重力加速度の数十万倍にもおよぶ大きな遠心加速度を生じさせる超遠心機とよばれ る装置を開発した(1923).図 2.9 にしめすように,ローターの回転軸からある距離のと ころに試料溶液のセルを設置して,軸のまわりに角速度ωで回転させる.試料中の溶質



図 2.9 超遠心による沈降 (a) と沈降平衡 (b)

分子までの距離を x とすると、この分子に作用する遠心加速度は $x\omega^2$ である、分子の沈降速度は dx/dt なので、実験結果は沈降のしやすさをあらわす量

$$s \equiv \frac{dx/dt}{\omega x^2} \tag{2.27}$$

で表される.これを沈降定数という.沈降定数のよく用いられる単位は 10⁻¹³s で,これ をズベドリ単位といい,Sと略記する.等価球の考えをつかって,高分子の運動方程式を たててみよう(2.9(a)).高分子を半径 *R_H*の球状糸まりにおきかえると,*x*軸方向の並 進運動は

$$m(1 - v\rho_0)\frac{d^2x}{dt^2} = m(1 - v\rho_0)\omega^2 x - \zeta \frac{dx}{dt}$$
(2.28)

である.ここで,vは高分子の比体積(単位質量あたりの実体積),mはその質量, ρ_0 は 溶媒の密度である.因子 $1 - v\rho_0$ は、浮力の効果を差し引くためにでてきたものである. 終端速度は慣性項(左辺)を0とおいて, $dx/dt = m(1 - v\rho_0)\omega^2 x/\zeta$ のように求まる.し たがって、沈降定数は

$$s = \frac{m(1 - v\rho_0)}{\zeta} \tag{2.29}$$

である.さらに, Einstein の関係式 (4.10) を代入すると, 溶質の分子量は *s* と *D* の測 定から

$$M = \frac{sRT}{D(1 - v\rho_0)} \tag{2.30}$$

によって求まることがわかる.これをSvedbergの式という.

超遠心機の回転速度が小さいときには,沈降による溶質の流れと,拡散による逆方向の流れがつりあい,沈降平衡に達する(図2.9(b)).沈降の流束 J_s は $J_s = s\omega^2 xc$,拡散による流束は $J_d = -Ddc/dx$ で与えられるので,平衡状態では

$$J_s + J_d = s\omega^2 xc - D\frac{dc}{dx} = 0$$
(2.31)

が成立する.

[問題3.1]回転軸からの距離 x_1 , x_2 における溶質濃度を c_1 , c_2 とすると, 平衡条件式 (3.28)を解いて, 溶質分子量は

$$M = \frac{2RT\ln(c_2/c_1)}{(1 - v\rho_0)\omega^2(x_2^2 - x_1^2)}$$
(2.32)

で与えられることをしめせ.

2.2 高分子溶液の相平衡

2.2.1 相律と状態図

分子の拡散運動により溶液が熱平衡に達すると,一般には体系の中にいくつかの相が共存した状態で,全体の平衡が保たれる.相とは,体系の他の部分と区別されるような物理的,化学的に均一な部分のことをいう.均一系はただひとつの相からなり,不均一系はいくつかの共存する相からなる.体系を構成する物質の成分数が多いと,共存できる相の数 も多い.成分数と共存相の数との間に成立する一般的な関係式を見出そう.

体系を構成する物質の独立な成分の数を c とする.状態を記述するのに必要な熱力学変数は,温度 T, 圧力 p,組成 $\{x_1, x_2, \cdots, x_c\}$ である.組成はモル分率 x_j のかわりに,体積分率 ϕ_j であらわしてもよい.組成変数の和は 1 なので,各相についての組成 c 個のうち,独立なものは c-1 個である.体系中に共存する相の数を r とする.各相は異なる組成をもつので,独立な組成の総数は (c-1)r 個存在する.相界面を通じての物質の移動がつりあうためには,各成分の分子の化学ポテンシャルが一定でなければならない.これは各成分 j についてつぎの条件式

$$\mu_j(T, p, \{x^{(1)}\}) = \mu_j(T, p, \{x^{(2)}\}) = \dots = \mu_j(T, p, \{x^{(r)}\}) \quad j = 1, 2, \dots, c \quad (2.33)$$

で表される.ここで $\{x^{(\alpha)}\}$ は, α 番目の相の組成をあらわす.この条件式は全部で (r-1)c 個あるので,平衡状態を保ちながら,なお変化させることのできる熱力学変数の

数 f は結局

$$f = (c-1)r - (r-1)c + 2 = c - r + 2$$
(2.34)

であるこがわかる.このように,独立に変化させることのできる熱力学変数の数を,熱 力学的自由度という.2を加えてあるのは,温度と圧力があるためである.関係(3.31) を Gibbs の相律という.これは多成分からなる任意の物質の存在様式について成立する もっとも基本的な法則である.温度,圧力,組成を座標軸にとり,相平衡のようすをあら わした図を状態図(相図)という.



図 2.10 相図の例 (a)1 成分系(水の相図) (b)2 成分系(鉄と炭素の混合物)

[例3.2]1 成分系 c=1であるから,f=3-rとなる.均一相r=1に対してf=2となり,以下r=2 については f = 1, r = 3 については f = 0 である.自由度の最大は 2 であるから,す べての状態は 2 つの熱力学変数で表すことができる.ふつう,温度と圧力をこれに選ぶ. 相図は温度,圧力を座標軸にとった平面内で表示できる.この平面上で,f = 2 は領域, f = 1 は境界線, f = 0 は点をあらわす.したがって,たとえば 3 相平衡(f = 0)は 1 点 でのみ実現される.図(2.10(a))に水の相図をしめす.2 相平衡は,気体-液体,液体-固 体,気体-固体の 3 つの相平衡線(f = 1)がある.3者の交点(f = 0)は三重点(Tr)で ある.気体-液体の平衡線は臨界点(C)で終わっている.点線 nm は水の密度が最大にな るところをしめしている.

[例3.3]2成分系

1相(r = 1, f = 3), 2相(r = 2, f = 2), 3相(r = 3, f = 1), 4相(r = 4, f = 0) である.自由度の最大は3であるから,温度,圧力,ひとつの成分の濃度の3つの変数に より,状態図を表示することができる.これを2次元に射影した,圧力-組成図(温度一 定),温度-組成図(圧力一定),圧力-温度図(組成一定)などの平面図がよく用いられる. 図(2.10(b))に,鉄/炭素の混合系の温度-組成図の一部をしめす.温度や組成の変化に より,異なる結晶構造をもつ固体に相転移することがわかる.たとえば $L + \delta$ と書いてあ る領域では,液体(L)と δ -鉄とが相平衡状態にあることをしめす.

2.2.2 高分子溶液の相平衡



図 2.11 (a) 2 相共存線についての実験と理論の比較(ポリスチレン/シクロヘキ サン溶液).実線は実験データをつないだもので分子量は A(43,600), B(89,000), C(250,000), D(1,270,000).点線は格子理論による計算(A.Shultz and P.J.Flory: J. Am. Chem. Soc. **74** (1952) 4760).(b)分子量軸を加えた空間での高分子溶 液の共存曲面.

ー般に,溶液は低温で濃度の異なる2つの相に分離する.高分子溶液では,温度,濃度 の他に分子量の影響も調べなければならない.また,溶質である高分子と,溶媒分子とで は大きさが極端に異なるので,これを反映して高分子の相図は,以下に述べるような特徴 的な様相をしめす.図2.11(a)はポリスチレンのシクロへキサン溶液の相図である.2 相の共存線は低濃度側にかたよった形をとり,分子量の増加とともに,ますます低濃度方 向に移動していく.共存線の頂点は臨界相溶点である.臨界相溶点の温度は,分子量の増 加とともに, Θ 温度に近づく.言いかえると, Θ 温度は,分子量が ∞ の高分子の臨界温 度である.このように相図が非対称になるのは,溶質分子と溶媒分子の体積が極端に異な るからで,高分子溶液の特徴のひとつであるといえる.これらの様子は,温度 τ と,体積 分率 ϕ のほかに,重合度の逆数 1/n を座標軸に加えた 3 次元の曲面で表すとわかりやす い(図2.11(b)).図では温度はテータ温度からのはずれ $\tau \equiv 1 - \Theta/T$ で,濃度は体積分 率 ϕ で表し,分子量に対応する軸は,重合度の逆数 1/nで表してある.2相平衡の共存線 は曲面で表示されていて,その上の臨界点を結ぶ線は臨界線とよばれる.臨界線はつぎの ようなべき乗法則に従う.まず,臨界線を $(\tau, 1/n)$ 平面に射影した線は,座標原点(テー タ点)から

$$|\tau_c(n)| \sim g_1(\frac{1}{n})^{x_1}$$
 (2.35)

のようなべき乗則で立ち上がる(図 2.12 (a)). ここで, g_1 は数定数, x_1 は 0.5 に近い数 で, クロスオーバーの指数とよばれる.同様に, $(\phi, 1/n)$ 平面に射影した線は

$$\phi_c(n) \sim g_2(\frac{1}{n})^{x_2}$$
 (2.36)

のようなべき法則で立ち上がる(図 2.12 (b)).指数 x_2 は $x_2 = \nu_{\theta}d - 1$ (ν_{θ} はテータ領域での広がり指数, dは空間次元)であたえられ, 0.5 に近い数である.つぎに, 共存平面を(τ, ϕ)面に射影すると断面である共存線がみえるが, その形は3つの変数(τ, ϕ, n)に個別に依存するわけではなく

$$\frac{\tau}{\tau_c} = F(\frac{\phi}{\phi_c(n)}) \tag{2.37}$$

のような,臨界点での値でスケールされた形で n に依存する.従って,共存線のさしわたしは,臨界点近くで

$$\phi'' - \phi' = a(n)(\tau_c(n) - \tau)^{\beta}$$
(2.38)

のようなべき乗則にしたがう (図 2.12 (c)). ここで ϕ'' は濃厚相の濃度, ϕ' は希薄相の 濃度である.臨界指数 β は $\beta = 0.31$ くらいの大きさである.また,

$$K_T \equiv \frac{1}{\phi} (\frac{\partial \phi}{\partial \pi})_T \tag{2.39}$$

で定義される浸透圧圧縮率は,臨界点近傍で

$$K_T \propto |\tau - \tau_c(n)|^{-\gamma} \tag{2.40}$$

のような形で発散する.γは1.25 くらいである.このように,臨界点近傍で成立するべ き乗法則を総称して臨界現象のスケーリング則という.浸透圧圧縮率のような物理量に発 散現象が現われるのは,臨界点近くでは体系が不安定で,ゆらぎが大きいことを示してい る.全く異なる体系の臨界現象であっても,べき指数は変わらないことが知られているの で,べき指数の法則は個別の物質によらない普遍的な性質をもつ.それで,このような魔 法の指数は,臨界指数とよばれている.高分子溶液の臨界指数は,イジングモデルの臨 界指数と同じ値をとるので,2つの体系は同じユニバーサリティクラスに属すると言わ れる.



図 2.12 高分子溶液の臨界現象 (a)温度分子量平面での臨界線 (b)濃度分子量 平面での臨界線 (c)温度濃度平面での共存線

2.2.3 高分子溶液の格子理論

高分子溶液の 2 相分離のようすを説明する統計理論を考えよう.高分子溶液のように溶 質と溶媒で分子の大きさが極端に異なる混合溶液では,溶質分子の並進運動とともに内部 配位も考察しなければならない.この節では,溶液の自由エネルギーを求めるために,格 子モデルを考える.簡単のために,高分子を構成する各セグメントの体積と,溶媒の体積 は同じで, a^3 で与えられるものとする.異なる分子が同一の空間位置を占められないと いう制限を考慮しなければならないので,溶液全体の体積 V を,体積 a^3 の仮想的な基本 セルに区切って,この上に N_1 本の高分子と N_0 個の溶媒分子を配置させる可能な方法の 数 $W(N_0, N_1)$ を求めることにする(図 2.13).格子セルの総数は $\Omega \equiv V/a^3$ である.こ の数 W が求まると,配位エントロピーは Boltzmann の関係式

$$S(N_0, N_1) = k_B \ln W(N_0, N_1)$$
(2.41)

から導かれる.また,高分子と溶媒分子を別々に準備した状態(これを基準状態という)から測った溶液のエントロピー,すなわち混合エントロピー ΔS_{mix} は

$$\Delta S_{mix} = S(N_0, N_1) - S(0, N_1) - S(N_0, 0) \tag{2.42}$$



図 2.13 高分子溶液の格子理論

で与えられるはずである.これと,混合のエネルギー ΔE_{mix} をくみあわせると,溶液の 自由エネルギー $\Delta F_{mix} = \Delta E_{mix} - T\Delta S_{mix}$ が得られる.まず,配位数 $W(N_0, N_1)$ を 求めよう.高分子に順に番号を付け,1,2,3,..., N_1 としておく.j番目の鎖まで首尾よ く格子上に配置できたとき,さらにつぎのj + 1番目の鎖を配置させる方法の数を ν_{j+1} とする.W は

$$W(N_0, N_1) = \frac{1}{N_1! \sigma^{N_1}} \prod_{j=0}^{N_1-1} \nu_{j+1}$$
(2.43)

で与えられるはずである.ここで N_1 ! で割ってあるのは,もともと区別できない高分子 に,数え上げを行なうため一時的な便宜で番号を付けたため,最後に N_1 ! で割って数え過 ぎを補正しているのである.また,因子 σ は対称数とよばれ,鎖の両端が区別のつかない 高分子(対称高分子)の場合には2,区別のつく高分子(非対称高分子)の場合には1の 値をとる.対称高分子では,鎖上のセグメントをどちらの端から数えるかの2通りの区別 ができないために,各鎖について2倍だけ数え過ぎになる.この事実を補正する因子で ある.

さて, j+1番目の第1セグメントは, 空格子点の上にどこにでも置けるので, その置き 方は $\Omega - jn$ 通りある.第2セグメントは第1セグメントの最近接格子点 z 個のうち空で あるところに置けるので, 平均して $z(1 - p_j)$ 通りの場所がある.ここで $p_j \equiv nj/\Omega$ は, 格子点が高分子で占拠されている確率である.同様に第3セグメントは $(z - 1)(1 - p_j)$ 通りの配置場所がある.このように,格子点の占拠確率を,平均値の p_j で近似するのは, 高分子と溶媒分子がランダムに混合していることを仮定しているからである.ここで,第 4セグメント以下も $(z - 1)(1 - p_j)$ の配置場所をもつという近似を用いることにする.高 分子がぐるっと折れまがってループをつくり,自分自身に重なってくる可能性もあるの で,この近似は必ずしも正しくはない.しかし,厳密な議論は論文にゆずることにして, ここでは最も粗い近似の範囲で話を進めよう.結局

$$\nu_{j+1} = \delta_{max} \cdot (\Omega - jn)(1 - p_j)^{n-1}$$
(2.44)

となる.ここで $\delta_{max} \equiv z(z-1)^{n-2}$ は,1本の高分子がとり得る内部配位の可能な最大数で最大柔軟度とよばれている.式(3.37)に代入して,Stirlingの公式を使うと,エントロピーに対して

$$\frac{S(N_0, N_1)}{k_B} = -N_1 \ln \phi_1 - N_0 \ln \phi_0 + N_1 \ln(\frac{n\delta_{max}}{\sigma e^{n-1}})$$
(2.45)

という結果を得る(問題[3.2]をみよ).ここで, $\phi_0 \equiv N_0/\Omega$, $\phi_1 \equiv nN_1/\Omega$ はそれ ぞれ,溶媒と高分子の体積分率である.モル分率ではなくて,体積分率が自然に出てきた ことに注意しよう.高分子だけのエントロピーは

$$S(0, N_1) = N_1 k_B \ln(\frac{n\delta_{max}}{\sigma e^{n-1}})$$
(2.46)

となる.これは高分子を全部棒状にのばした仮想的な結晶状態から,ぐにゃぐにゃのアモルファス状態にするのに必要なエントロピーで,解配向のエントロピーとよばれている. $S(N_0,0) = 0$ なので,混合エントロピーは

$$\Delta S_{mix}(N_0, N_1) = -k_B(N_0 \ln \phi_0 + N_1 \ln \phi_1) \tag{2.47}$$

となる.図 2.14 には,以上のプロセスを概念的にしめしてある.仮に各鎖をセグメント ごとにばらばらに切断して n 個の自由なセグメントに分離したものを考えると,全セグメ ントと溶媒との混合エントロピーは

$$\Delta S'_{mix} = -k_B (N_0 \ln \phi_0 + nN_1 \ln \phi_1) \tag{2.48}$$

となるから,連結性の効果で混合エントロピーが鎖1本あたり $k_B(n-1)|\ln \phi_1|$ だけ減少していることがわかる.これはn個のセグメントが一団として並進運動をおこなうためである.低分子とくらべると,

"高分子の混合エントロピーは小さい"

のである.

[問題3.2]大きな数 N に対する Stirling の近似式 $\ln N! \simeq N \ln N - N$ を用いて,配位エントロピー(2.45)を導け.

つぎに, ランダム混合の仮定の範囲で, 混合エネルギーを求めよう. 隣接する溶媒分子 対の間の相互作用のエネルギーを ϵ_{00} , 高分子セグメント対のそれを ϵ_{11} , 高分子セグメン トと溶媒分子とのそれを $\epsilon_{01} = \epsilon_{10}$ とする. ひとつの高分子セグメントに注目すると, 鎖 でつながれている 2 つを除いた最近接格子点 z - 2 個の各々を溶媒が占拠している平均確 率は ϕ_0 であるから,高分子-溶媒対は総数 $N_{01} = N_{10} = nN_1(z-2)\phi_0$ 個存在する. 同 様に, $N_{00} = N_0 z \phi_0 / 2$, $N_{11} = nN_1(z-2)\phi_1 / 2$ である. さらに簡単にするため, z - 2を z で近似してしまうと,

$$\Delta E_{mix} = (znN_1\phi_0\epsilon_{01} + \frac{1}{2}zN_0\phi_0\epsilon_{00} + \frac{1}{2}znN_1\phi_1\epsilon_{11}) - (\frac{1}{2}znN_1\epsilon_{11} + \frac{1}{2}zN_0\epsilon_{00})$$

= $z\Omega\phi_0\phi_1\Delta\epsilon$ (2.49)



図 2.14 高分子溶液の解配向エントロピーと混合エントロピー

となる.ここで $\Delta \epsilon$ は

$$\Delta \epsilon \equiv \epsilon_{01} - \frac{1}{2}(\epsilon_{00} + \epsilon_{11}) \tag{2.50}$$

で定義された,接触エネルギーの差である.溶液論では $\Delta \epsilon$ のかわりに,これを熱エネルギーで無次元化した相互作用パラメータ

$$\chi \equiv \frac{z\Delta\epsilon}{k_B T} \tag{2.51}$$

がよく用いられる.このパラメータは, Flory の χ -パラメータとよばれる.この χ -パラ メータを使うと,混合エネルギーは

$$\Delta E_{mix} = \Omega k_B T \chi \phi_0 \phi_1 \tag{2.52}$$

のように書ける.これを van Laar の混合熱の表式という.パラメータ χ が正の場合には,異種分子が隣接するとエネルギーが上がる(損をする)ので,同種分子どうしが集まりやすい.それで異種分子が2相に分離する傾向をもつ.逆に負の場合には,異種分子が混合しあう傾向をもつ. $\chi = 0$ のときには混合熱が生じないので,溶液は無熱溶液とよばれる.

以上の混合エントロピーと混合エネルギーをあわせると,混合自由エネルギーが最終 的に

$$\frac{\Delta F_{mix}}{k_B T} = N_0 \ln \phi_0 + N_1 \ln \phi_1 + \Omega \chi \phi_0 \phi_1$$
(2.53)

のような表式になることがわかる.あるいは1格子セル当りの値になおすと

$$f(\phi,T) \equiv \Delta F_{mix} / \Omega k_B T = \frac{\phi}{n} \ln \phi + (1-\phi) \ln(1-\phi) + x\phi(1-\phi)$$
(2.54)

となる.これはランダム混合を仮定した結果なので,この表式にもとづく理論は,高分子 溶液の平均場近似とか,分子場近似のような名でよばれている.あるいはこの理論を最初 に(ほとんど同時に独立に)導出した Flory と Huggins の名前をつけて,Flory-Huggins の理論ともよばれている.高分子セグメントが溶液全体に一様に分布するという仮定なの で,濃度の空間的なゆらぎが大きい体系には適用できない.たとえば,希薄溶液では高分 子がたがいに離れて存在し,分子のひろがった領域では高濃度,その外側では濃度0と いうような状況なので,濃度の空間変化が大きく,平均場理論からは良い結果が期待でき ない.

以下では,高分子の体積分率を $\phi_1 \equiv \phi$ と書くことにして,溶液の性質を順にみていこう.

浸透圧 溶媒 1 分子あたりの化学ポテンシャルは関係式 $\Delta \mu_0 = (\partial \Delta F_{mix} / \partial N_0)_{N_1,T}$ から

$$\Delta \mu_0 = k_B T \{ \ln(1-\phi) + (1-\frac{1}{n})\phi + \chi \phi^2 \}$$
(2.55)

となる.1 モルあたりの浸透圧 π は式(2.3)から $\pi = -N_A \Delta \mu_0 / a^3$ であるから,これを高分子の濃度で展開すると

$$\pi = \frac{RT}{a^3} \{ \frac{1}{n}\phi + (\frac{1}{2} - \chi)\phi^2 + \frac{1}{3}\phi^3 + \dots \}$$
(2.56)

のようになる.濃度展開式(2.4)と比較すると,第2ビリアル係数は

$$A_2 = \frac{a^3}{m^2} (\frac{1}{2} - \chi) \tag{2.57}$$

で与えられることがわかる.mはセグメント1個あたりの分子量である. A_2 は, χ -パラメータを通じて温度に依存するが,高分子の分子量には依存しない.式(2.57)は χ が1/2のときに0となるので,テータ温度は条件 $\chi(\Theta) = 1/2$ により定まる.それでテータ温度の近傍では,温度差 $\tau \equiv 1 - \Theta/T$ で展開して

$$\chi(T) = \frac{1}{2} - \psi(1 - \frac{\Theta}{T})$$
(2.58)

のように近似してよいだろう.ここで ψ は 1 のオーダーの数値で,溶質と溶媒との組合 せにより定まる物質定数である.この式は $\chi = A + B/T$ のような形をしているので,混 合エネルギーから求めた式 (2.51)とは異なる.しかし,接触エネルギー $\Delta \epsilon$ を接触自由 エネルギー $\Delta f \equiv \Delta \epsilon - T \Delta s$ と考えなおす一般的な解釈によれば,式 (3.53) の方がより 自然である.異種分子が隣り合うときには,エネルギーだけではなく,相対位置や分子方 位の制限から生じるエントロピーの減少があるはずだからである.実際,実験的に χ をエ ネルギーとエントロピーの部分に分離すると,エントロピーの効果の方がむしろ大きいこ とが知られている.式(2.58)を Schultz-Floryの関係式という.

浸透圧圧縮率 浸透圧圧縮率 K_T((3.36)式)は,浸透圧の微小変化にともなう溶質の 相対的な濃度変化の度合いをあらわす.(溶液全体は非圧縮性と仮定しているので,圧縮 率に対応するものは考えなくてよい.)微分を実行すると

$$K_T = \frac{a^3/k_B T}{\phi^2 S(\phi, T)}$$
(2.59)

となる.ここで

$$\sigma(\phi, T) \equiv f''(\phi) = \frac{1}{n\phi} + \frac{1}{1-\phi} - 2\chi$$
(2.60)

である.熱力学的に安定な状態では, K_T は正であるが,これが負の値を取ると濃度の高い場所で浸透圧が低くなり,そこに向かって高分子が移動する(負の拡散をする)ことになるので自発的に相分離がおこり体系は不安定になる.両者の境は K_T が無限に大きくなるところ,すなわち

$$\sigma(\phi, T) = 0 \quad \text{solut} \quad f''(\phi) = 0 \tag{2.61}$$

で与えられる.この条件を温度-濃度平面上で表した線は,溶液の安定-不安定を分ける境 界を示し,スピノダル線とよばれる.スピノダル線の内側の領域は熱力学的に不安定な領 域なので,一様に溶解した状態から,たとえば急冷操作(温度ジャンプ)などで体系をこ の領域に入れると,2相に分離し出す.この動的過程はスピノダル分解とよばれ,溶液の モルフォロジーの研究に欠かせない方法である.

相平衡 高分子の化学ポテンシャルは同様にして

$$\Delta \mu_1 = k_B T \{ \ln \phi - (n-1)(1-\phi) + \chi n(1-\phi)^2 \}$$
(2.62)

のようになるから,溶媒のものとあわせて平衡条件

$$\Delta\mu_0(\phi',T) = \Delta\mu_0(\phi'',T) \tag{2.63}$$

$$\Delta\mu_1(\phi',T) = \Delta\mu_1(\phi'',T) \tag{2.64}$$

を解けば,相平面上で液-液の2相平衡の曲線(共存線あるいはバイノダル線とよばれる) が得られる.ここで ϕ' は低濃度相, ϕ'' は高濃度相の濃度をあらわしている.これは,全 自由エネルギー(2.53)に共通接線を引く操作と等価である.理論結果と実験データとの 比較を図2.11(a)にしめしてある.点線は理論で,実験より狭い幅の共存線を与えるが, 全体の様子はうまく捉えている.



図 2.15 溶液の液-液相分離を表す相図.バイノダル線(太線)とスピノダル線 (細線)を溶媒と溶質の分子量比 1/nをかえて表示してある.白丸は臨界点.極限 $n \rightarrow \infty$ で臨界点はテータ点に漸近する.

さらに臨界点は,バイノダル条件とスピノダル条件を同時に満たす点なので,

$$\frac{\partial \Delta \mu_0}{\partial \phi} = \frac{\partial^2 \Delta \mu_0}{\partial \phi^2} = 0 \tag{2.65}$$

の連立条件を φ と T について解くことにより得られる.結果は

~ · -

$$\phi_c = \frac{1}{1 + \sqrt{n}} \tag{2.66}$$

$$\chi_c = \frac{(1+\sqrt{n})^2}{2n} \tag{2.67}$$

となる.セグメント数 n が大きいときには,臨界濃度は $\phi_c \simeq 1/\sqrt{n} << 1$ で非常に小さい.また,臨界温度は $\chi_c \simeq 1/2 + 1/\sqrt{n}$ となり,テータ温度より $1/\sqrt{n}$ だけ,低温側にはずれている.言い換えると分子量無限大の高分子溶液の臨界温度がテータ温度であるという前節の結論が得られる.図 3.15 では,臨界温度の分子量依存性を検討してある.式(3.53),(3.62) から

$$\frac{\Theta}{T_c} = 1 + \frac{1}{\psi} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n} \right)$$
(2.68)

となるので,縦軸への外挿点がテータ温度を与え,直線の傾きから,Schultz-Floryの定数 ψ がわかる.

[問題3.3] セグメント数が $n_1 \ge n_2$ の2種の高分子を混合したブレンドでは, セグ メントの連結性から混合自由エネルギーは格子点あたり

$$\frac{\beta \Delta F_{mix}}{\Omega} = \frac{\phi_1}{n_1} \ln \phi_1 + \frac{\phi_2}{n_2} \ln \phi_2 + \chi \phi_1 \phi_2$$



図 2.16 高分子溶液の臨界温度と分子量との関係 A(ポリスチレン/シクロヘキサン), B(ポリスチレン/ジイソブチルケトン) (A.Shultz and P.J.Flory: J. Am. Chem. Soc. **74** (1952) 4760 より転載)

となるはずである.ここで $\phi_1 + \phi_2 = 1$ である.このブレンドの臨界濃度 ϕ_{1c} と臨界温度 χ_c を求めよ.

空孔理論

2.3 VLBW(van Laar-Bragg-Williams) モデルによる現象論的 記述

2.4 高分子溶液のスケーリング則

2.5節では,希薄溶液で溶媒中に孤立した高分子の形態について,スケーリング則が 成立することを見た.その結果をもとにして,この節では希薄溶液から濃厚溶液にいたる までの広い範囲の濃度領域で,また,さまざまな温度で,高分子がどのような形態をとり, 溶液の性質がどのように変化するか調べよう.

2.4.1 重なり濃度

希薄溶液中で互いにはなれている高分子は,濃度の増加とともに重なりあい,入り乱れ,ついには一本一本の鎖がはっきりと判別できないような濃厚溶液の状態に移るであろう(図 3.16).高分子が互いに接触し始める濃度を重なり濃度という.重なり濃度は,各高分子の広がり領域内部のモノマー単位の体積分率 $n/(R/a)^3$ が,溶液全体の体積分率 ϕ に一致するような濃度である.Rは慣性半径である.(2.5節での議論と同様に,この節では1のオーダーの数因子は度外視して考える.)いろいろな温度領域に分けて,重なり



図 2.17 高分子溶液の濃度による変化

濃度の大きさを見積ろう.まず,高温領域では $R=R_F=a au^{1/5}n^{3/5}$ であるから,

$$\phi^* = \tau^{-3/5} n^{-4/5} \tag{2.69}$$

となる.ここで,重なり濃度であることを*印により表示した.また,本書では,特に高温領域であることを示すために,肩つきの添え字にしてある.高分子ではnが大きいので,重なり濃度は小さい.たとえば, $n = 10^4$ では $\phi^* = 0.1\%$ くらいである.

同様に , テータ領域では $R = R_{ heta} = an^{1/2}$ であるから

$$\phi * = n^{-1/2} \tag{2.70}$$

となり,温度に依存しない.テータ領域であることを示すために,横付きの*をつけてある.最後に,低温領域では $R = R_G = a \tau^{-1/3} n^{1/3}$ であるから

$$\phi_* = \mid \tau \mid \tag{2.71}$$

となる.下付きの*は低温領域であることを示す.以上の結果を相平面で表示すると,図 3.17の境界線(太い実線)のようになる.この図には低温領域での共存曲線も記入して ある.

2.4.2 相関長

重なり濃度より十分に濃い濃度では,高分子は互いに入り組んで重なりあい,おたがいに絡まりあってできた網目のような構造をとるであろう.この網目構造の隙間の,溶媒のみが存在する領域の平均サイズ (を相関長という(図 3.18).相関長は,より正確には,ある一点で高分子の局所的な濃度が少し乱れたときに,この乱れの影響が及ぶ領域の平均サイズで定義される.つまり,濃度相関の到達距離のことである.相関長は慣性半径よりも小さいが,その濃度依存性は,たとえば高温領域では

$$\xi = R_F (\frac{\phi}{\phi^*})^m \tag{2.72}$$

のように,重なり濃度を基準にして測った濃度 ϕ/ϕ^* のべきの形に依存するという仮定を しよう.このように,温度と濃度に個別に依存しないで,濃度比のみで性質が決ってしま



図 2.18 高分子溶液のスケーリング則

うという仮定はスケーリングの仮定とよばれる.さて,重なり濃度より十分に大きな濃度では,一本一本の高分子の大きさは相関長より十分に大きく,相関長に直接影響しないだろう.Floryの指数を使い,式(7.43)が領域 $\phi >> \phi^*$ で重合度nに依存しないという条件を課すと,べき指数mはm = -3/4となることがわかる.したがって,相関長は

$$\xi = a(\phi\tau^{1/3})^{-3/4} \tag{2.73}$$

のような,濃度温度依存性をしめすはずである.同様な議論をテータ領域でくりかえす と, $\xi = a\phi^{-1}$ となり,温度には依存しない結果になる.また,低温領域では,重合度 nによらないという条件をみたすような解が存在しないことがわかる.これは,グロビュー ル状態の高分子が,互いに入り組んで重なり合うことは不可能であるという事実の結果 で,この領域では相関長の概念が成立しないことをしめしている.



図 2.19 準濃厚領域における相関長

2.4.3 慣性半径

お互いに絡み合った状態の高分子は,溶媒との接触を互いに遮へいしあっているので, 孤立鎖とは異なる形態をとる.図 3.19 はこの様子をモデル的にしめしたものである.高 分子は相関長 ξ くらいの空間にひろがったひと連なりのモノマー単位をグループにして, 数珠のようにつながった構造になっている.各グループは濃度プロブとよばれ,この中の モノマー単位は直接溶媒と接触しているので,孤立鎖と同様なふるまいをする.濃度プロ ブの中にあるモノマー単位の数を g_{ϕ} とすると,濃度プロプ内のモノマーの数濃度 g_{ϕ}/ξ^3 は高分子溶液全体の数濃度 ϕ/a^3 に等しいはずであるから

$$g_{\phi}/\xi^3 = \phi a^3 \tag{2.74}$$

が成立する.これに相関長に関する式(3.69)に代入すると

$$g_{\phi} = (\phi \tau^{3/5})^{-5/4} \tag{2.75}$$

となる.これは2.5節で調べた温度ブロブ内のモノマー単位数 $g_{ au}=1/ au^2$ より十分大きい.



図 2.20 準濃厚領域における高分子の形態を表す濃度ブロブモデル

同様にして,テータ領域では $\xi = a/\phi$ とおいて

$$g_{\phi} = \phi^{-2} \tag{2.76}$$

となる.さて,ブロブを構成単位として鎖全体をみたときには,溶媒による膨潤効果が他 鎖のブロブの介在により遮蔽されているので,つねにガウス鎖のようにふるまうだろう. このような遮蔽効果を仮定すると,ブロブは1本の鎖について全部で n/g_φ 個あるので, 慣性半径は

$$R^2 = \left(\frac{n}{g_\phi}\right)\xi^2 \tag{2.77}$$

となるはずである.この関係は,高温領域では

$$R^{2} = (na^{2})(\frac{\tau}{\phi})^{1/4}$$
(2.78)

という温度,濃度依存性を与える.慣性半径についてのこの結果は Daoud の慣性半径と よばれている.ある温度 τ で濃度を増加させると,溶液濃度が

$$\phi^{**} \equiv \tau \tag{2.79}$$

で与えられる限界を越えると $R^2 = na^2$ となり,相互作用の遮蔽がモノマー単位のサイズまで行きわたることを示している.このように,濃厚な溶液中では高分子はたがいに絡まりあい複雑に入り組んだ状態になっているが,1本の鎖に注目したときにはガウス的にふるまうという,かえって簡単な結果になっている.このような事実を最初に指摘したのは P.J.Flory なので,フローリの定理とよばれることがある.複雑さをおし進めていくとかえって簡単になるという指摘はすぐに研究者を説得できなかったが,1970年代に入りラベル法をもちいた中性子散乱で高分子の分子形態を実際に見ることができるようになって,実験的に証明されたのである.以上の事実から濃度領域を2つに分けて, $\phi^* < \phi < \phi^{**}$ の領域を準濃厚領域,ガウス鎖のふるまいをする $\phi^{**} < \phi$ の領域を濃厚領域とよぶ慣例になっている.テータ領域では重なり濃度をこえると,すぐに濃厚領域に入る.以上の結果は,図3.17にまとめてある.

2.4.4 浸透圧

スケーリングの考えを高温領域(良溶媒)での浸透圧に適用してみよう.量 πa^3 は,溶 媒分子1個あたりの化学ポテンシャルの符号を変えたものであったから(3.1節参照), 体系から溶媒分子1個を取り去るのに要する自由エネルギーである.これを,分子運動の 平均エネルギー k_BT で割ると無次元量になる.希薄溶液では van't Hoff の法則(3.5) に より,この量は高分子の数密度 ϕ/n に等しい.そこで,準濃厚領域では浸透圧は

$$\frac{\pi a^3}{k_B T} = \frac{\phi}{n} (\frac{\phi}{\phi^*})^m \tag{2.80}$$

のように,重なり濃度との比のべき乗に依存すると仮定する.右辺が高分子の重合度に依存してはいけないという条件から,高温領域ではm = 5/4と定まる.したがって,

$$\frac{\pi a^3}{k_B T} = (\tau \phi^3)^{3/4} \tag{2.81}$$

であることがわかる.濃度の 9/4 乗に比例しているから,ビリアル展開を高次の項まで求めても,この結果には到達できない.第二ビリアルの項よりも 1/4 だけべきが大きい.重なり濃度付近では $\phi \sim 10^{-3}$ くらいなので,このべきの差は小さいが無視できない.上の結果は

$$\frac{\pi\xi^d}{k_BT} = C \tag{2.82}$$

という形にまとめられる.ここで d = 3 は空間の次元数, C は 1 の大きさの数定数である. 左辺は, 一辺が相関長 ξ の長さの領域の中に蓄えられている自由エネルギーを熱運動の自由エネルギー k_BT と比較した無次元量である.これと,理想溶液に対する van't Hoff の法則 $\pi V = Nk_BT$ (V は全体積, N は高分子の鎖の数)とを比較すると,高分子 1 本あたりの体積 V/N が準濃厚溶液では相関体積 ξ^3 に置きかわっていることがわかる.この結果を des Cloizeaux (デクロワゾー)のスケーリング則という.

2.4.5 分子運動(ラウス運動とレプテーション)

図 3.19 にしめしたブロブモデルをながめながら,準濃厚領域で高分子がどのような運動をするか考えてみよう.まず,高分子はお互いに絡まりあっているので,自由に動くことができない.絡まり合いによる束縛条件は,(微小な)連続変形に対しては一定に保たれるので,このような性質を研究する幾何学の一分野であるトポロジーの名にちなんで,トポロジー的制限とよばれている.

今,体系中に局所的に高分子の濃度の乱れ(濃淡)が生じたとする.高分子は濃度の薄 い領域を埋めるように移動しようとするが,トポロジー的制限があるために,分子全体が 移動するのは不可能である.しかし,各ブロブはとなりのブロブにつながった両端のセグ メントの部分を固定したまま変位することができるので,ブロブの移動により濃度を一様 な状態にもどすことができる.このようなブロブの移動は,半径 {の剛体球が溶媒中を拡 散することと同じ現象とみなされるので,濃度拡散の係数 D_c は Einstein の関係式から

$$D_c = \frac{k_B T}{6\pi\eta_0\xi} = D_0 \tau^{1/4} \phi^{3/4} \tag{2.83}$$

で与えられるはずである.ここで, $D_0 \equiv k_B T/6\pi\eta_0 a$ はセグメントの自己拡散定数, η_0 は溶媒の粘性率である.このように,鎖全体が絡まりあったまま濃度調節のために揺れるような運動のモードを共同拡散のモード(あるいはゲルモード)といい,拡散定数 D_c を共同拡散定数という.共同拡散定数は,希薄溶液中の高分子の拡散定数 $D = k_B T/6\pi\eta_0 R_H$ ((3.22)式)をもとにして,スケーリングの仮定

$$D_c = D(\frac{\phi}{\phi^*})^m \tag{2.84}$$

をし,これが $\phi > \phi^*$ で分子量に依存しないという条件からも導くことができる.高分 子のもうひとつの運動の可能性としては,プロプが数珠つなぎになったままトポロジー 的制限により閉じ込められた管状の領域(チューブとよぼう)にそってヘビやミミズが はうように移動するモードがある(図 3.20).ブロブは n/g_{ϕ} 個あるので,チューブの 全長は $L_t = n\xi/g_{\phi}$ である.ひとつのブロブに溶媒からはたらく摩擦抵抗の抵抗係数は $\zeta_b = 6\pi\eta_0\xi$ であるから,チューブにそった移動に対する全抵抗係数は $\zeta_b n/g_{\phi}$ となる.し たがって,チューブにそう自己拡散運動の拡散定数 D_t は

$$D_t = k_B T / (n\zeta_b / g_\xi) \tag{2.85}$$

で与えられる.チューブの全長は L_t なので,分子が L_t だけ移動して最初のチューブが 消えてしまうまでに要する時間は $\tau_t = L_t^2/D_t$ である.この時間の間に分子はチューブに そって L_t だけ移動しているが,この移動を空間的にみると,分子の重心は慣性半径 R だ け並進しているにすぎない.したがって,拡散定数に関する基本表式 (3.19)を適用する と,高分子の並進運動の拡散定数 D_{rep} は,

$$D_{rep} = R^2 / \tau_t \tag{2.86}$$

となるはずである.このように,高分子が障害物を避けながらチューブにそってヘビがは うように運動するモードをレプテーションという^{*3}.添え字の rep はレプテーションモードを表している.これまでに得た結果 $g_{\phi} = (\tau^{1/3}\phi)^{-5/4}$ および $R^2 = (na^2)(\tau/\phi)^{1/4}$ を代入すると

$$\tau_t = \tau_0 n^3 \phi^{2/3} \tau^{3/2} \tag{2.87}$$

$$D_{rep} = D_0 n^{-2} \phi^{-7/4} \tau^{-4/5} \tag{2.88}$$

となる.ここで D_0 はセグメントの拡散定数, $\tau_0 \equiv a^2/D_0$ はセグメントがそのサイズ a だけ移動するのに要する時間(ミクロな緩和時間)である.時間 τ_t はレプテーションによる緩和時間で,分子量の3乗に比例して長くなる,つまり運動がスローになることがわかる.また,レプテーションによる拡散定数 D_{rep} は分子量の2乗に逆比例して小さくなる.



図 2.21 相関長と同じくらいの直径をもつ曲がりくねったチューブの中を運動する高分子

^{*&}lt;sup>3</sup> レプテーション (reptation)の語源は爬虫類 (reptile)である. ヘビやトカゲがはって移動するようす に似ているので,このように命名された.